

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

05.12.03

RECEIVED 0:3 FEB 2004

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月 6日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-059388

[ST. 10/C]:

[JP2003-059388]

出 願 Applicant(s):

7:

人

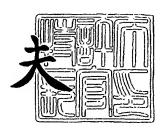
日立化成工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月16日







【書類名】

特許願

【整理番号】

HTK-615

【提出日】

平成15年 3月 6日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G11B 7/24 535

G11B 11/105 531

【発明の名称】

光学部品用積層フィルム、光学部品及び光ディスク

【請求項の数】

10

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県市原市五井南海岸14番地 日立化成工業株式会

社 五井事業所内

【氏名】

金丸 健二

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県市原市五井南海岸14番地 日立化成工業株式会

社 五井事業所内

【氏名】

山下 幸彦

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市五井南海岸14番地 日立化成工業株式会

社 五井事業所内

【氏名】

山中 哲郎

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県市原市五井南海岸14番地 日立化成工業株式会

社 五井事業所内

【氏名】

斉藤 晃一

【特許出願人】

【識別番号】

000004455

【氏名又は名称】 日立化成工業株式会社



【代理人】

【識別番号】 100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】 03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】 100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一



【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0302311

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学部品用積層フィルム、光学部品及び光ディスク

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光透過層及び粘着層の少なくとも 2層のフィルムが積層された 2層積層フィルムであり、当該 2層積層フィルムの膜厚が $30\sim300~\mu$ m、膜厚精度が $\pm2.0~\mu$ m以内、かつ、 405~n mにおける光透過率が 87%以上であることを特徴とする光学部品用積層フィルム。

【請求項2】 前記光透過層は、主としてアクリル系重合体から成ることを 特徴とする請求項1記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項3】 前記光透過層の膜厚が $30\sim250\mu$ m、膜厚精度が ±2 . 0μ m以内、かつ、405nmにおける光透過率が90%以上であることを特徴とする請求項1又は2記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項4】 前記光透過層は、分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aと、分子内に少なくとも1種の受容性原子団を含むビニル系重合体Bとを含み、前記ビニル系重合体A及びビニル系重合体Bを混合することにより前記プロトン供与性原子団と前記プロトン受容性原子団との間に分子間水素結合による擬似的な架橋が形成された熱可塑性樹脂から主として成ることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項5】 前記2層積層フィルムの表面平滑性が、20nm以下であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項6】 前記光透過層と前記粘着層との屈折率差が、0.1以下であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項7】 光ディスクの光透過層用であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光学部品用積層フィルム。

【請求項8】 光透過層及び粘着層の少なくとも2層のフィルムが積層された2層積層フィルムを有しており、当該2層積層フィルムの膜厚が、30~30



0 μm、膜厚精度が±2.0 μm以内、かつ、405 nmにおける光透過率が87%以上である光学部品用積層フィルムを、光透過層及び粘着層として形成した光学部品。

【請求項9】 光ディスクである請求項8記載の光学部品。

【請求項10】 支持基盤上に記録層、粘着層及び光透過層が順次形成された光ディスクであって、前記光透過層及び粘着層は、2層積層フィルムにより構成されると共に、当該2層積層フィルムの膜厚が $30\sim300\,\mu$ m、膜厚精度が $\pm2.0\,\mu$ m以内、かつ、 $405\,n$ mにおける光透過率が87%以上であることを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、大容量化した高密度DVD、有機EL、フレキシブルディスプレイ 又は電子ペーパー等の光学用部品の部材として適用可能な光学部品用積層フィル ム、光学部品及び光ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】

光ディスクは、透明なプラスチック基盤より成る支持基盤上に、微細な凹凸から成るビット列や溝から成る信号情報を記録した記録層を形成しており、記録層が形成された面と対向する面側からレーザー光等を照射し、支持基盤上の信号情報に応じて反射光量が変化することにより、情報を読み出すシステムである。

[0003]

このような光ディスクの種類として、コンパクトディスク(CD:Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)または光磁気記録ディスク等が挙げられる。代表的な光ディスクであるCDにおいては、厚さが 0.6 mmである支持基盤上に情報を読み出す透明な光透過層が形成されており、光透過層は記録層を有する支持基盤を兼ねた構造である。CDでは、記録再生用として波長 780 nmのレーザー光を使用しており、光透過層側から記録再生用のレーザー光を照射し、支持基盤上の記録層に刻印されたビット列や溝から成る信号情報に応じて変



化する反射光量に基づき記録層に記録された情報を再生する。

[0004]

CDよりも記録容量の高いDVDに代表される光ディスクにおいては、記録再生用のレーザー波長は635nmであり、基本的には、前述したCDと同様に、記録層にレーザー光を照射して信号情報の記録及び再生を行う。

[0005]

図3は、DVDの構造を概略的に説明するためにDVDの一部を拡大した斜視図であり、図4はその断面図である。図3及び図4に示すように、DVD10は、支持基盤11と、支持基盤11上に形成された記録層12と、記録層12上に形成された光透過層13と、を備える。さらに、具体的に説明すると、単層板においては情報を読み出す透明な支持基盤11の厚さは0.6mmであり、この支持基盤11上にビット14列や記録用溝等の情報が記録された記録層12が形成され、記録層12上に支持基盤11と同厚さ(0.6mm)の透明支持基盤を張り合わせて光透過層13が形成される。なお、記録層12上に張り合わせて形成された光透過層13は、通常「ダミー」と呼ばれ、光ディスク自体の強度を向上させる役割を果たしている。上記図3及び図4に示すように、光透過層13側からレーザー光15を照射して、記録層の情報を記録及び再生する。

[0006]

さらに、ここ数年、映像情報や動画情報等の発展に伴い、記録容量を大容量化したDVDが求められ、次世代ディスクと呼ばれる記録容量が20GBを超える大容量の高密度DVDの開発が進められている。高密度DVDは、直径12センチのサイズであり従来と同様のサイズであるため、記録層におけるトラックピッチを狭小化しあるいはビット長を縮小化する等により微細化し、高密度化を図ることが要求されている。

[0007]

具体的には、厚さが1.1 mm程度の支持基盤上にビット列や溝等により信号情報が記録された記録層が形成され、記録層の表面には透明な厚さ0.1 mm程度のフィルムを接着して光透過層が形成される。そして、光透過層の面側から400 m程度の短波長の青色レーザーを照射して、信号情報の記録及び再生を行



う。

[0008].

上記CD、DVD及び次世代ディスク等の支持基盤及びダミー層である光透過層として、通常、ポリカーボネートが使用されており、次世代ディスクの光透過層としてもポリカーボネートが使用されているが、ポリカーボネートに替わる新たな高分子材料の開発が進められている。

[0009]

開発が進められている代表的な高分子材料として、例えば、アクリル系樹脂が挙げられるが、アクリル系樹脂は、比較的安価であり、透明性が高く、ゴム状物やガラス状ポリマ等の多様な特徴を有するポリマを比較的容易に製造でき、さらには、変性が容易である等の優れた特性を有している。しかし、優れた特性を備えている反面、アクリル系樹脂をフィルム形状とするためには、強度、耐熱性と 報性の相反する特性を両立させる必要があり、従来のアクリル樹脂では、上記特性を両立させることが困難であるため、大きな課題となっていた。アクリル樹脂全般に共通して靱性が低いことが課題であるが、例えば、樹脂中にゴム粒子を添加して、アクリル樹脂から形成されるフィルムの靭性を高める方法が幾つか報告されている(特許文献1、特許文献2参照)。しかし、樹脂中にゴム粒子を添加する等してフィルムの靭性を改善することが可能であるが、フィルムを折り曲げた際に白化現象が生じてしまい、フィルムの折り曲げ加工性が低下していた。このため、室温(25℃)以上のガラス転移点と靱性の必要な薄膜フィルムの形成能(折り曲げ加工性)を両立するアクリル樹脂は見出されていなかった。

[0010]

そこで、例えば、1種又は2種以上の合成高分子を混合して分子間に水素結合を形成して擬似的な架橋構造を持たせ、従来の材料では実現できなかった新たな特性を導入した樹脂組成物が開発されている(特許文献3参照)。その一例として、ガラス転移温度が低い重合体としてプロトン供与性原子団である水酸基を含んだアクリル重合体と、ガラス転移温度が高い重合体としてプロトン受容性原子団であるアミン基を含んだアクリル重合体をブレンドし、分子間に水素結合を形成し擬似的な架橋構造として耐熱性と靱性との各特性を両立した光透過層用のフ



イルムが得られることが報告されている(特許文献4参照)。

[0011]

【特許文献1】

特公昭58-167605号公報

【特許文献2】

特開平3-52910号公報

【特許文献3】

特開2000-273319号公報

【特許文献4】

特開2002-38036号公報

[0012]

【発明が解決しようとする課題】

上記方法により作製された光透過層用のフィルムは、耐熱性と靭性との両特性を得られるため、本フィルムを使用して、光ディスク等の光学部品を作製している。例えば、支持基盤用のフィルム上に粘着層を貼り合わせる工程の後、粘着層上にアクリル樹脂から成る光透過層用のフィルムをさらに貼り合わせてフィルムを積層して光ディスクを構成している。このように各フィルムを順次貼り合わせて光ディスクを構成しているため、各層のフィルムを貼り合わせた際にフィルム表面に凹凸が生じてしまい、フィルムの表面平滑性が悪化してしまうという問題を有していた。特に、大容量化した高密度DVD等の光ディスクでは、前述したように高記録密度化に伴い各層のフィルムを薄肉化しているため、フィルム表面に数μm程度の凹凸が存在すると、読みとりエラーが発生する等の不具合が生じ、その結果、光学特性が低下してしまうという問題を有していた。このため、光学部品を構成するフィルムには、その表面が平滑であることが要求されている。

[0013]

また、上述したように、支持基盤上に粘着層を形成した上で、粘着層上に光透 過層を貼り合わせて形成すると、表面平滑性が低下するだけでなく、各層を順次 貼り合わせる必要があるため作業工程数が多くなり、作業性の観点からも問題を 有していた。



[0014]

さらに、上述した光透過層は、400nm程度の短波長であるレーザー光を透過させて記録層に刻印された信号情報の記録及び再生をするため、光透過層の光透過率が低いと記録層からの反射光が光透過層を通過する際に吸収されてしまい、信号強度が低下するという問題を有していた。このため、高い信号精度を得るために、400nm程度の短波長レーザーによる光透過率の高い光透過層が要求されており、光透過性の良好な材料が望まれていた。

[0015]

本発明は、上述した問題を解決するためのものであり、光学特性及び表面平滑性が良好であり、かつ、製造時における作業性が良好な光学部品用積層フィルム、光学部品及び光ディスクを得ることを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明者らは種々研究した結果、光透過層の片面に粘着層を形成した 2 層積層構造のフィルムを予め形成し、この 2 層積層フィルムの膜厚を 3 0 \sim 3 0 0 μ mの間に調節することにより、膜厚精度が \pm 2 . 0 μ m以内であり、かつ、 4 0 5 n mにおける光透過率を 8 7 %以上とすることができることを見出し、本発明を完成させたものである。また、このように予め光透過層及び粘着層を積層した 2 層積層フィルムとしたため、各層のフィルムを貼り付ける工程数を減らすことができ、その結果、光学特性及び表面平滑性が良好であるだけでなく、製造時の作業性をも改善できることを見出したものである。

[0017]

すなわち、本発明の光学部品用積層フィルムは、光透過層及び粘着層の少なくとも 2 層のフィルムが積層された 2 層積層フィルムであり、当該 2 層積層フィルムの膜厚が $30\sim300\,\mu$ m、膜厚精度が $\pm2.0\,\mu$ m以内、かつ、 $405\,n$ m における光透過率が 87%以上であることを特徴とする。

[0018]

本発明において、2層積層フィルムの膜厚を 30μ m $\sim 300\mu$ mと規定したが、膜厚が 30μ m未満になると表面平滑性や作業性が悪くなり、膜厚が300



 μ mを超えると表面平滑性や、405 n mの光透過率が悪くなるからである。 2 層積層フィルムの膜厚は $30\sim300$ μ mであることが好ましく、より好ましくは $40\sim250$ μ m、さらに好ましくは $50\sim200$ μ mの範囲である。また、 2 層積層フィルムの膜厚精度は ±2 μ m以内であることが好ましく、光透過率は 87%以上とすることがより好ましい。なお、膜厚、膜厚精度及び光透過率の測定は、後述する実施例において説明する。

[0019]

また、上記光学部品用積層フィルムにおいて、光透過層の膜厚が $30\sim250$ μ m、膜厚精度が ±2.0 μ m以内、かつ、405 n mにおける光透過率が90 %以上であることを特徴とする。

[0020]

本発明において、光透過層の膜厚を 30μ m~ 250μ mと規定したが、光透過層の膜厚が 30μ m未満であると表面平滑性や作業性が悪く、膜厚が 250μ mを超えると表面平滑性や405nmの光透過率が悪くなるからである。また、光透過層の膜厚は $30\sim250\mu$ mであることが好ましく、より好ましくは $40\sim200\mu$ m、さらに好ましくは $50\sim150\mu$ mの範囲である。また、光透過層の膜厚精度は $\pm2\mu$ m以内であることが好ましく、光透過率は90%以上とすることがより好ましい。

[0021]

また、上記光学部品用積層フィルムにおいて、光透過層は、主としてアクリル 系重合体から成ることが好ましい。

[0022]

さらに、上記光学部品用積層フィルムにおいて、光透過層は、分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aと、分子内に少なくとも1種の受容性原子団を含むビニル系重合体Bとを含み、前記ビニル系重合体A及びビニル系重合体Bを混合することにより前記プロトン供与性原子団と前記プロトン受容性原子団との間に分子間水素結合による擬似的な架橋が形成された熱可塑性樹脂から主として成ることを特徴とする。

[0023]



本発明における光透過層は、特性の異なる2種以上のビニル系重合体を混合し、分子内の相互間に擬似的な架橋を形成したビニル系重合体から形成したものであり、擬似的な架橋という表現を使用したが、これは、本発明のビニル系重合体の架橋が、熱分解温度以下の熱や溶剤等により切断され、温度を下げるか、或いは溶剤を除去すると架橋構造が再形成されるためである。上記ビニル系重合体を使用してフィルムを形成することにより、1種のビニル系重合体からフィルムとした場合には得ることができない複数の特性を待たせることが可能となる。例えば、2種のビニル系重合体を混合する場合に、耐熱性が良好であり正複屈折である一方のビニル系重合体を混合する場合に、耐熱性が良好であり正複屈折である一方のビニル系重合体と、柔軟性を有し負複屈折である他方のビニル系重合体とを使用して、両者のビニル系重合体を混合して擬似架橋を形成する。擬似架橋を形成することにより、耐熱性及び柔軟性の特性を両立すると共に、正負複屈折を相殺しゼロ複屈折化して低複屈折とし、フィルムに相反する特性を持たせることが可能となる。また、2種以上のビニル系重合体を混合することにより相反する特性を導入することができる。

[0024]

また、上記発明においてプロトン供与性原子団は、カルボキシル基、スルホン酸基、リン酸基、水酸基、フェノール性水酸基、メルカプト基、チオフェノール性メルカプト基、1級アミノ基、2級アミノ基などの官能基を含む群から選ばれた物とすることが好ましく、プロトン受容性原子団は、カルボニル基、スルホニル基、ホスホリル基、シアノ基、2級アミノ基、3級アミノ基、含窒素複素環基などの官能基を含む群から選ばれた物とすることが好ましい。

[0025]

さらに、上記発明において、プロトン供与性原子団は、カルボキシル基、水酸基、フェノール性水酸基などの官能基を含む群から選ばれた物とすることが好ましく、プロトン受容性原子団は、2級アミノ基、3級アミノ基、含窒素複素環基などの官能基を含む群から選ばれた物とすることが好ましい。

[0026]

また、上記発明において、2層積層フィルムの表面平滑性、具体的には、15ミクロン幅における凹凸が20 nm以下であることを特徴とする。



[0027]

本発明によれば、上記光学部品用積層フィルムは、光ディスクの光透過層用であることを特徴とする光学部品用フィルムである。

[0028]

さらに、上記発明において前記光透過層と前記粘着層との屈折率差が、0.1 以下であり、より好ましくは0.07以下である。光透過層と粘着層との屈折率差が0.1を超えると光透過層と粘着層の界面で光散乱がおき、405nmの光透過率が悪くなるからである。なお、屈折率差は、アッベ屈折計を用い光透過層、粘着層それぞれの屈折率を測定し、その差から求めることができる。

[0029]

上記光学部品用積層フィルムは、光ディスクの光透過層用であることを特徴とする。

[0030]

また、本発明の光学部品は、光透過層及び粘着層の少なくとも 2層のフィルムが積層された 2層積層フィルムを有しており、当該 2層積層フィルムの膜厚が、 $30\sim300\,\mu$ m、膜厚精度が $\pm2.0\,\mu$ m以内、かつ、 $405\,n$ mにおける光透過率が 87%以上である光学部品用積層フィルムを、光透過層及び粘着層として形成した光学部品である。

[0031]

また、上記光学部品は光ディスクであることを特徴とする。

[0032]

さらに、本発明は、支持基盤上に記録層、粘着層及び光透過層が順次形成された光ディスクであって、光透過層及び粘着層は、2層積層フィルムにより構成されると共に、2層積層フィルムの膜厚が $30\sim300\mu$ m、膜厚精度が $\pm2.0\mu$ m以内、かつ、405nmにおける光透過率が87%以上であることを特徴とする。

[0033]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の光学部品用積層フィルムを使用して光ディスクを構成し、20



GBを超える大容量の高密度DVDとした例を挙げて説明する。

[0034]

図1は、高密度DVDの一部の構造を示す斜視図であり、図2はその断面図である。図1及び図2に示すように、高密度DVD1は、支持基盤2上に記録層3 を備え、記録層3上に粘着層4を介して光透過層5が形成される。

[0035]

DVDは、405nmの短波長レーザー光6を光透過層5側から照射し、光透過層5を介して記録層3の信号情報を再生及び記録するものであり、高密度DVD1は、光透過層5を薄肉化している。

[0036]

本発明の光学部品用積層フィルムは、基本的に、光透過層と粘着層との少なくとも2層が積層されたフィルムであり、このフィルムは上記構成の高密度DVDの光透過層及び粘着層として使用される。

[0037]

上記高密度DVDを構成する各層は、例えば、上記高密度DVDを構成する各層は、例えば、支持基盤 2 及び記録層 3 の合計した膜厚を 0. 5 5 mm \sim 1. 1 5 mm とし、より好ましくは 0. 6 mm \sim 1. 1 mm とすることが好ましい。なお、粘着層 4 及び光透過層 5 は、前述したように、粘着層 4 の膜厚を 5 μ m \sim 4 0 μ m とすることが好ましく、光透過層 5 の膜厚を 3 0 μ m \sim 1 5 0 μ m とすることが好ましい。

[0038]

上記高密度DVDを構成する各層の構成材料について説明する。なお、光透過層 5 及び粘着層 3 は、本発明の光学部品用積層フィルムを使用したものであり、また、支持基盤 2 及び記録層 3 は、従来と同様の材料から形成されるものを適用することができ、例えば、支持基盤 2 は、ポリカーボネート等のプラスチック基板から構成される。

[0039]

粘着層3は、粘着剤を使用してフィルムを作製して形成することができ、粘着層3を形成する粘着剤として、例えば、アクリル系粘着剤、天然ゴム系粘着剤、



エチレンー酢酸ビニル共重合体系粘着剤、シリコーン系粘着剤、エステル系粘着 剤等を選択することができる。特に、粘着剤としてアクリル系粘着剤を使用する ことが好ましい。但し、ここに示した粘着剤は一例を示したものであり、これら に制限されるものではない。

[0040]

上記粘着層としてフィルムを作成する際、粘着剤を基材に予め塗布したフィルムを使用することができる。粘着剤を塗布するための基材として、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレン系エラストマーフィルム、ポリオレフィン系エラストマーフィルム、ポリエステルフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリカーボネートセロハンフィルム、アセテートフィルム、各種フッ素フィルム、ポリイミドフィルム等を選択することができる。但し、ここに示した粘着剤を塗布するための基材は一例であり、これらに制限されるものではない。

[0041]

また、フィルムに粘着層をラミネート処理する時期は、フィルムを塗工、乾燥した後とすることが特に好ましい。但し、ここに示したフィルムに粘着層をラミネート処理する時期は、一例であり、これらに制限されるものではない。

[0042]

上記方法により得られたフィルムは、強靱かつ柔軟性を有しており、機械特性 に優れ、形状を維持することが容易である。

[0043]

光透過層 5 は、主として熱可塑性樹脂から形成されたフィルムであり、この熱可塑性樹脂は、分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aと分子内に少なくとも1種の受容性原子団を含むビニル系重合体Bと、を含むビニル系重合体である。このビニル系重合体は、ビニル系重合体A及びビニル系重合体Bの両者を混合することにより、プロトン供与性原子団とプロトン受容性原子団との間に分子間水素結合による擬似的な架橋が形成されている。

[0044]

分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aを作製するためのビニル系単量体としては、例えば、アクリル酸、2-ヒドロキシエ



チルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、2ーヒドロキシブチルアクリレート、2ーアクリロイロキシエチルコハク酸、2ーアクリロイロキシエチルコハク酸、2ーアクリロイロキシプロピルフタレート、2ーアクリロイロキシエチルアシッドホスフェート、2ーヒドロキシー3ーアクリロイロキシプロピルアクリレート、メタクリル酸、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート、2ーヒドロキシブチルメタクリレート、2ーヒドロキシブチルメタクリレート、2ーヒドロキシブチルメタクリレート、2ーメタクリロイロキシエチルコハク酸、2ーメタクリロイロキシエチルへキサヒドロフタル酸、2ーメタクリロイロキシエチルアシッドホスフェート、2ーヒドロキシー3ーメタクリロイロキシプロピルアクリレート、ビニル安息香酸、安息香酸ビニル及びその誘導体等が挙げられる。但し、ここに示した化合物は一例であり、これらに制限されるものではない。

[0045]

また、分子内に少なくとも1種のプロトン受容性原子団を含むビニル系重合体 Bを作製するためのビニル系単量体としては、例えば、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、Nージメチルアクリルアミド、Nージエチルアクリルアミド、Nージメチルメタクリルアミド、Nージエチルメタクリルアミド、Nージエチルメタクリルアミド等の(メタ)アクリルアミド類、ビニルピリジン及びその誘導体等が挙げられる。但し、ここに示した化合物は一例であり、これらに制限されるものではない。

[0046]

さらに、分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aと、分子内に少なくとも1種のプロトン受容性原子団を含むビニル系重合体Bとのそれぞれに対して、後述する他のビニル系重合体とを共重合することができる。使用できる単量体としては、得られる共重合体の透明性を損なわない物であれば特に限定されず、具体例としては、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸i-ブチル、アクリルアクリル酸i-



ル酸 t ーブチル、アクリル酸ペンチル、アクリル酸 n ーヘキシル、アクリル酸 2 ーエチルヘキシル、アクリル酸nーオクチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸 オクタデシル、アクリル酸ブトキシエチル、アクリル酸フェニル、アクリル酸ベ ンジル、アクリル酸ナフチル、アクリル酸グリシジル、アクリル酸2-ヒドロキ シエチル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸メチルシクロヘキシル、アク リル酸トリメチルシクロヘキシル、アクリル酸ノルボルニル、アクリル酸ノルボ ルニルメチル、アクリル酸シアノノルボルニル、アクリル酸イソボルニル、アク リル酸ボルニル、アクリル酸メンチル、アクリル酸フェンチル、アクリル酸アダ マンチル、アクリル酸ジメチルアダマンチル、アクリル酸トリシクロ [5.2. 1. $0^{2,6}$] デカー8ーイル、アクリル酸トリシクロ〔5. 2. 1. $0^{2,6}$] デカ - 4 - メチル、アクリル酸シクロデシル等のアクリル酸エステル類、メタクリル 酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸nーブチル、メタクリル酸i-ブチル、メタクリル酸 t ーブチル、メタクリル酸ペンチル、メタクリル酸 n ーへ キシル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸n-オクチル、メタク リル酸ドデシル、メタクリル酸オクタデシル、メタクリル酸ブトキシエチル、メ タクリル酸フェニル、メタクリル酸ナフチル、メタクリル酸グリシジル、メタク リル酸シクロペンチル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸メチルシク ロヘキシル、メタクリル酸トリメチルシクロヘキシル、メタクリル酸ノルボルニ ル、メタクリル酸ノルボルニルメチル、メタクリル酸シアノノルボルニル、メタ クリル酸フェニルノルボルニル、メタクリル酸イソボルニル、メタクリル酸ボル ニル、メタクリル酸メンチル、メタクリル酸フェンチル、メタクリル酸アダマン チル、メタクリル酸ジメチルアダマンチル、メタクリル酸トリシクロ〔5.2. 1. $0^{2,6}$] デカー8ーイル、メタクリル酸トリシクロ $[5.2.1.0^{2,6}]$ デ カー4ーメチル、メタクリル酸シクロデシル等のメタクリル酸エステル類、 α ー メチルスチレン、 α -エチルスチレン、 α -フルオロスチレン、 α -クロルスチ レン、 α ーブロモスチレン、フルオロスチレン、クロロスチレン、ブロモスチレ ン、メチルスチレン、メトキシスチレン等の芳香族ビニル化合物、アクリル酸カ ルシウム、アクリル酸バリウム、アクリル酸鉛、アクリル酸アクリル酸すず、ア クリル酸亜鉛、メタクリル酸カルシウム、メタクリル酸バリウム、メタクリル酸



鉛、メタクリル酸すず、メタクリル酸亜鉛等の(メタ)アクリル酸金属塩、アクリル酸、メタクリル酸等の不飽和脂肪酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のシアン化ビニル化合物、N-メチルマレイミド、N-エチルマレイミド、N-ブロピルマレイミド、N-ブーピルマレイミド、N- i -プロピルマレイミド、N-ブチルマレイミド、N-ブーピルマレイミド、N- i -プロピルマレイミド、N- i - i

[0047]

また、本発明において、分子内に少なくとも1種のプロトン供与性原子団を含むビニル系重合体Aと、分子内に少なくとも1種以上のプロトン受容性原子団を含むビニル系重合体Bとを混合する方法は、溶融混練法、ワニスブレンド法等を適用することができ、特に方法は問わない。

[0048]

また、光透過層用のフィルムを形成する樹脂組成物を製造するための重合方法 としては、塊状重合、懸濁重合、乳化重合、溶液重合等の既存の方法を使用する ことができる。

[0049]

重合を行う際には、重合開始剤を用いることができる。具体的には、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル、ジーtーブチルパーオキシヘキサヒドロテレフタレート、tーブチルパーオキシー2ーエチルヘキサノエート、1,1ーtーブチルパーオキシー3,3,5ートリメチルシクロヘキサン等の有機過酸化物、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスー4ーメトキシー2,4ージメチルバレロニ



トリル、アゾビスシクロヘキサノン-1-カルボニトリル、アゾジベンゾイル等のアゾ化合物、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等の水溶性触媒及び過酸化物あるいは過硫酸塩と還元剤の組み合わせによるレドックス触媒等、通常のラジカル重合に使用できるものはいずれも使用可能である。

[0050]

分子量調整剤として、メルカプタン系化合物、チオグリコール、四塩化炭素、 α - メチルスチレンダイマー等を必要に応じて添加することもできる。なお、ここに示した分子量調整剤は、一種または二種以上により使用しても良いものであるが、ここに示した分子量調整剤は一例を示したにすぎず、例示した分子量調整剤に制限されるものではない。

[0051]

重合方法として熱重合を使用する場合には、重合温度は、0~200℃の間で 適宜選択することができ、より好ましい重合温度は50~120℃の範囲である。

[0052]

本発明樹脂は、その使用にあたって、劣化防止、熱的安定性、成形性及び加工性などの観点から、フェノール系、ホスファイト系、チオエーテル系などの抗酸化剤、脂肪族アルコール、脂肪酸エステル、フタル酸エステル、トリグリセライド類、フッ素系界面活性剤、高級脂肪酸金属塩などの離型剤、その他滑剤、可塑剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、難燃剤、重金属不活性化剤などを添加して使用しても良い。

[0053]

本発明では、得られた高分子体から、溶融混練法や溶媒キャスト法により有機溶媒を揮発させてフィルムを得ることができる。係るキャストの条件は特に限定されるものではないが、例えば、空気中や不活性ガス中において50℃~160℃の温度条件下で行うことが可能である。また、これら条件を用いて予備乾燥した後、フィルムを剥がし、さらに、これを160~350℃の高温で乾燥して乾燥時間を短縮することが可能である。

[0054]



上記材料を使用して光透過層としてのフィルムを作成する場合には、基材層を選択すると良い。基材層としては、具体的に、PETフィルム、PENフィルム、ステンレス、テフロン(登録商標)フィルム、ポリエステルフィルム、ポリスルホンフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリエーテルフィルム、ポリアミドイミドフィルム、ポリイミドフィルム、ポリカーボネートフィルム、アクリル樹脂フィルム、エポキシ樹脂フィルム、ノルボルネン系高分子およびこれをブレンドした樹脂等が選択でき、特に、PETフィルム、PENフィルムを使用するのが好ましく、より好ましくはPETフィルムを使用すると良い。なお、ここに示した基材層は、一例を示したものであり、基材層は表面平滑性が良好であれば良く、上述したフィルムに限定されるものではない。

[0055]

次に、以下に示す実施例1~実施例4及び比較例1及び比較例3により、光学 部品用積層フィルムの特性評価を行った。

[0056]

【実施例】

以下の実施例 1 ~実施例 4 は、いずれも光透過層及び粘着層を有する 2 層積層構造の光学部品用積層フィルムを使用して、2 層積層フィルム及び光透過層の膜厚、膜厚精度、4 0 5 n mにおける光透過率を本発明の範囲内としたものである。また、比較例 1 は、2 層積層フィルムを形成せず、比較例 2 及び比較例 3 は、2 層積層フィルムの膜厚を本発明の範囲外とし、比較例 2 は 3 0 μ m未満の膜厚とし、比較例 3 は 3 0 0 μ mを超える膜厚としたものである。

[0057]

支持基盤上に光透過層及び粘着層のフィルムを形成し、以下に示した製造方法 によりサンプルを作製した。

[0058]

[実施例1]

本実施例では、光透過層として、ポリマAとポリマBとを混合した溶液を使用して混合溶液を使用して光透過層用のフィルムを作製し、光透過層用のフィルム



と粘着層用のフィルムから2層積層フィルムとし、2層積層フィルムを支持基盤 上に形成した。

[0059]

(ポリマA) 耐圧 2. $3 \text{ kg/cm}^2 \text{ G} \text{ O} 4$ リットルのステンレス鋼製オートクレーブに重合溶媒としてアセトン 1 2 7 9 gを投入し、アクリル酸ブチル(BA、和光純薬(株)製) 9 9 4 g、アクリル酸(AA、和光純薬(株)製) 8 6 g、イソプロピルアルコール(IPA、トクヤマ(株)製) 1 6 0 gを秤取した。その後、室温にて窒素ガスを約 1 時間通し、溶存酸素を置換した後、重合開始剤としてラウロイルパーオキシド(LPO、日本油脂(株)製) 0.72 g 、 t ーブチルパーオキシ 2 ーエチルヘキサネート(PBO、日本油脂(株)製) 0.2 4 g、分子量調整剤として α ーメチルスチレンダイマー 0.05 4 gをアセトン 4 0 g に溶解して、室温にて窒素ガスを約 1 0 分間通し、溶存酸素を置換した混合溶液を添加した。その後、オートクレーブ内を加圧・密閉にして、6 0 で昇温し、同温度で約 2 0 時間保持した後、9 0 でまで昇温した。その後同温度で約 1 0 時間保持して高分子溶液を得た。得られた高分子溶液の重合率は 9 7 %以上であった。

[0060]

(ポリマB) 耐圧 2. $3 \text{ k g/c m}^2 \text{ G} \text{ O} 4$ リットルのステンレス鋼製オートクレーブに重合溶媒としてアセトン 1 2 7 9 gを投入し、メタクリル酸メチル(MMA、旭化成(株)製)8 1 0 g、メタクリル酸トリシクロ [5.2.1.02,6] デカー8ーイル(TCDMA、日立化成(株)製)205g、アクリル酸ブチル(BA)32g、2,2,6,6ーテトラメチルー4ーピペリジルメタクリレート(FA712HM、日立化成(株)製)32gを秤取した。その後、室温にて窒素ガスを約1時間通し、溶存酸素を置換した後、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、和光純薬(株)製)2.88g、アゾビスシクロヘキサノンー1ーカルボニトリル(ACHN、和光純薬(株)製)0.96gをアセトン40gに溶解して、室温にて窒素ガスを約10分間通し、溶存酸素を置換した混合溶液を添加した。その後、オートクレーブ内を加圧・密閉にして60℃まで昇温し、同温度を約20時間保持した。さらに、90℃まで昇温し



た後、同温度で約10時間保持し、高分子溶液を得た。得られた高分子溶液の重 合率は97%以上であった。

[0061]

得られたポリマAワニスとポリマBワニスを1:9の固形分の比率で混合して 混合溶液を得た。

[0062]

<2層積層フィルムの作製>

上記ポリマA及びポリマBの混合溶液を使用し、ヒラノテクシード製コンマコータヘッドの塗工機を用い、塗工し、乾燥した。その後、ダブルタックテープ#5511(積水化学工業(株))の粘着層を用いてラミネートした。この時の2層積層フィルムの厚さは110μmであり、2層積層フィルムの405nmの光透過率は、88.4%であった。また、光透過層の単独のフィルムにおける波長405nmの光透過率は92.3%であった。

[0063]

<ポリカーボネート支持基盤の作製>

射出成形機 IS-55EPN(東芝機械(株)製)を使用し、シリンダー温度 300 \mathbb{C} 、金型温度 100 \mathbb{C} の条件下で成形し、外形 86 mm、内径 15 mm、厚み 1.2 mmのサイズである円盤状のポリカーボネートから形成される支持基盤とした。その後、上記方法で作製された 2 層積層 フィルムを、円盤状ポリカーボネート基盤上に貼り付けて、これをサンプルとした。

[0064]

[実施例2]

本実施例では、2層積層フィルムの膜厚を変えたものであり、基本的には実施 例1と同様の手順を用いてサンプルを作製した。

[0065]

<2層積層フィルムの作製>

上述した実施例1のポリマAとポリマBの混合溶液を使用し、ヒラノテクシード製コンマコータヘッドの塗工機を用いて塗工し、乾燥した。その後、ダブルタックテープ#5511 (積水化学工業(株))の粘着層を用いてラミネートした



[0066]

作製した 2 層積層フィルムの膜厚は 50μ mであり、405nmにおける光透過率は 89.1%であった。また、光透過層のフィルム単独の波長 405nmにおける光透過率は 93.2%であった。

[0067]

[実施例3]

本実施例では、2層積層フィルムの膜厚を変えたものであり、基本的には実施例1と同様の手順を用いてサンプルを作製した。

[0068]

[0069]

[実施例4]

本実施例では、2層積層フィルムの膜厚を変えたものであり、基本的には実施例1と同様の手順を用いてサンプルを作製した。

[0070]

作製した 2 層積層フィルムの膜厚は 2 0 0 μ mであり、 4 0 5 n m における光透過率は 8 7 . 9 %であった。また、光透過層のフィルム単独の波長 4 0 5 n m における光透過率は 9 0 . 8 %であった。

[0071]

[比較例1]

本比較例では、実施例1の円盤状ポリカーボネート基盤上に、ダブルタックテープ#5511 (積水化学工業(株))を粘着層として貼り付けて、実施例1のヒラノテクシード製コンマコータヘッドの塗工機を用いて、塗工したフィルムを貼り合わせてサンプルを作製した。

[0072]

[比較例2]



本比較例では、2層積層フィルムの膜厚を本発明の範囲よりも薄くしたもので あり、基本的には実施例1と同様の手順を用いてサンプルを作製した。

[0073]

作製した 2 層積層フィルムの膜厚は 25μ mであり、405 n mにおける光透過率は 89.4%であった。また、光透過層のフィルム単独の波長 405 n mにおける光透過率は 93.4%であった。

[0074]

[比較例3]

本比較例では、2層積層フィルムの膜厚を本発明の範囲よりも厚くしたものであり、基本的には実施例1と同様の手順を用いてサンプルを作製した。

[0075]

作製した 2 層積層フィルムの膜厚は 3 3 0 μ m であり、 4 0 5 n m における光透過率は 8 5 . 4 % であった。また、光透過層のフィルム単独の波長 4 0 5 n m における光透過率は 8 9 . 4 % であった。

[0076]

上記実施例1~実施例4および比較例1~比較例3により作製されたサンプル について、以下に示す測定方法を用いて各種の特性を評価し、評価結果を表1に 示した。

[0077]

[405nmの光透過率]

光透過層の光透過率は、JASCO社製V-570の分光光度計を用いて測定し、測定条件は、室温(25℃)で波長405nmの領域とした。

[0078]

[膜厚 (μm)、膜厚精度 (μm)]

膜厚は、レーザーフォーカス変位計(キーエンス製、LT-8100)を使用し、サイズ12cm×12cmの正方形フィルムについて測定した。

[0079]

正方形フィルムの4つの辺を、それぞれ直線A、直線B、直線C、直線Dとし、直線Aに対向する辺を直線Cとし、直線Bに対向する辺を直線Dとした。直線



Aから直線Cに向かって3cmの間隔を空けた3本の平行直線を各々直線A1、直線A2、直線A3とし、これら3本の平行直線(A1、直線A2、直線A3)と、直線Aと、直線Cとの合計5本について、以下の手順により直線上の各点におけるフィルムの膜厚を測定した。まず、直線Aの一端部から正方形内側の1cmの点を基準点とし、基準点から直線Aの他端部に向かい1mmの間隔を空けた各点について、他端部から正方形内側1cmの点までの長さ10cmに亘る合計101個の各点についてフィルムの膜厚を測定した。次に、直線Aと同様の方法を用いて、直線A1、直線A2、直線A3及び直線Cについての各点の膜厚を測定し、5本の直線について合計505個の各点の膜厚を測定した。さらに、前述した直線Aから直線Cまでの各直線と同様に、直線Bから直線Dに向かう5本の直線(直線B、直線B1、直線B2、直線B3、直線D)の合計505個の各点について膜厚を測定した。最後に、前述した方法により測定された正方形フィルム内の総計1010個についての膜厚の平均値をフィルムの膜厚とした。

[0080]

また、膜厚の最大値から平均膜厚を差し引いた値、及び平均膜厚から膜厚の最小値を差し引いた値を各々算出し、算出した値のうち大きい値を膜厚精度とした。

[0081]

[表面平滑性(nm)]

表面平滑性は、幅 15μ mにおける凹凸を測定した。なお、測定には、SEIKO INSTRUMENT社製、AFMを使用した。幅 15μ mにおける凹凸を求めた点は、12cm×12cmの正方形であるフィルムの中央部の点と、四辺の各中央部から1cm内側の点とについて合計5点を測定し、最も大きい凹凸の大きさを表面平滑性とした。

[0082]

[サンプル作製時の作業性]

光透過層用のフィルム、粘着層及び円盤状のポリカーボネート基盤を張り合わせて支持基盤サンプルを作製する際に、光透過層及び粘着層を備えた2層積層フィルムとポリカーボネート支持基盤とを張り合わせる工程のみの作業である場合



に、サンプル作製時の作業性を〇と評価した。また、円盤状のポリカーボネート 支持基盤上に粘着層を形成する工程の後に、光透過層用のフィルムを張り合わせ る工程が必要である場合に、サンプル作製時の作業性を×と評価した。

[0083]

[ガラス転移温度 (Tg)]

DVAで測定した。測定装置として、(株)ユービーエム製レオスペクトラー DVE-V4を使用した。測定条件は、昇温速度3.0 \mathbb{C}/m in、周波数10.0 h z として引張り弾性率を測定し、得られたデータのうち t a n δ のピークトップをガラス転移温度(Tg)とした。

[0084]

[光透過層と粘着層との屈折率差]

アッベ屈折計を用いて、光透過層と粘着層それぞれ単独で測定した。測定装置として、アタゴ(株)製アッベ屈折計を使用した。

[0085]



【表1】

			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2	比較例3
		膜厚(μm)	110	50	150	200	25	25	330
	形状	膜厚精度(μm)	±1.5	±1.2	±1.6	土1.9	±3.0	+1.1	±2.3
っ個詩国フィルト		表面平滑性(nm)	14	12	15	11	32	34	26
	体社	405nm光透過率(%)	88.4	89.1	88.1	87.9	88.9	89.4	85.4
	14 IT	光透過層と粘着剤層との屈折率差	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	.0.04
		作業性	0	0	0	0	×	0	0
		AポリマTg (℃)				-12			
	成分	BポリマTg(℃)				115			
題思光卡		ブレンド比率 (A:B)				1:9			
	特性	405nm光透過率(%)	92.3	93.2	91.3	8.06	92.9	93.4	89.4
	北	膜厚 (μm)	98	35	135	185	10	10	315
	Ž	膜厚精度 (μm)	±1.3	1.1.1	±1.4	±1.7	±2.7	±1.0	±2.0
北岩田	北	膜厚 (μm)	15	15	15	15	15	15	15
B/ B/ PL	<u> </u>	膜厚精度(μ m)	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	1.0	±1.0

(表1)



表1に示すように、実施例1乃至実施例4の2層積層フィルムの膜厚は、いずれも30~300 μ mの範囲内であり、膜厚精度及び光透過率も本発明の範囲内となっており、作業性も良好であった。これに対し、比較例1では、ポリカーボネートの支持基盤上に粘着層を貼り付けた後、さらに、光透過層用のフィルムを貼り付ける工程が必要となり、工程数が増えて作業性が低下した。また、比較例2及び比較例3は、本発明の範囲外の膜厚としたため、良好な光透過率及び膜厚精度を得ることができなかった。

[0086]

[0087]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の光学部品用積層フィルムによれば、表面平滑性及び光学特性が良好であり、かつ、製造時の作業性を改善することができ、その結果、本光学部品用積層フィルムを光ディスク等の光学部品に適用することにより、光ディスク等の光学部品の高品質化を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態における、高密度DVDの一部の構造を示す斜視図。

【図2】

図1に示した高密度DVDの一部の構造を示す断面図。

【図3】

従来例における、DVDの構造を概略的に説明するためにDVDの一部を拡大した斜視図。

【図4】

図3に示したDVDの断面図。



【符号の説明】

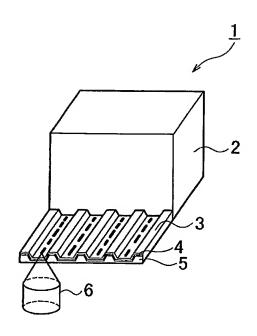
- 1 高密度DVD
- 2 支持基盤
- 3 記録層
- 4 粘着層
- 5 光透過層
- 6 レーザー光



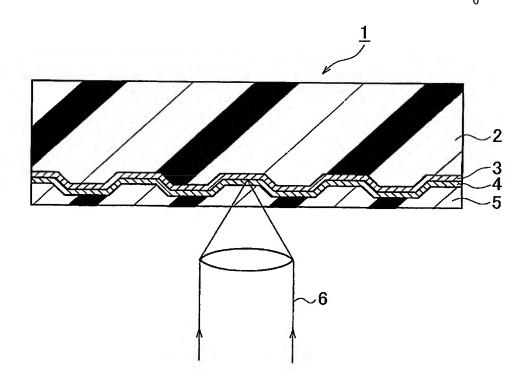
【書類名】

図面

【図1】

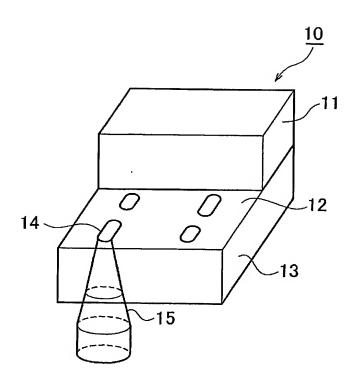


【図2】

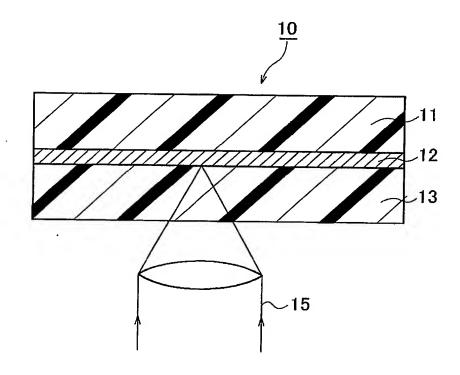




【図3】



【図4】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学特性及び表面平滑性が優れており、かつ、製造時の作業性が良好な光学部品用積層フィルム、光学部品及び光ディスクを得る。

【解決手段】 光透過層及び粘着層の少なくとも 2 層のフィルムが積層された 2 層積層フィルムであり、 2 層積層フィルムの膜厚が 3 0 \sim 3 0 0 μ m、膜厚精度が \pm 2 . 0 μ m以内、かつ、 4 0 5 n m における光透過率が 8 7 %以上であることを特徴とする。

【選択図】 図2



特願2003-059388

出願人履歴情報

識別番号

[000004455]

1. 変更年月日

1993年 7月27日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

氏 名

日立化成工業株式会社